Publication number: 04-116619

Date of publication of application: 17.04.1992

Application number: 02-237657

Date of filing: 07.09.1990

PRODUCTION OF THIN-TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

**ABSTRACT** 

PURPOSE: To reduce the thickness of glass substrates uniformly over the entire part thereof by adhering a pair of the glass substrates having the area corresponding to the area of plural pieces of liquid crystal display elements via a sealing material to assemble an element assembly, then etching the outside surface thereof.

CONSTITUTION: The element assembly A is assembled by a multiple production method consisting in adhering a pair of the glass substrates 1, 2 having the area corresponding to the area of plural pieces of the liquid crystal display elements via the sealing materials 3, 3 respectively enclosing the liquid crystal sealing region (b) of the respective element blocks (a), (a). Before this element assembly A is separated to the individual liquid crystal display elements B, the outer surfaces of these two glass substrates 1, 2 of the element assembly A are etched to reduce the thickness of the two glass substrates 1, 2. Then, the thickness of the glass substrates 1, 2 is reduced without generating cracks in the substrates and the etching of the glass substrates 1, 2 progresses uniformly over the entire outside surfaces of the substrates. The glass substrates 1, 2 are formed thinly over the entire part thereof in this way.

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報(A)

平4-116619

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月17日

G 02 F 1/13

101

8806-2K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

②特 願 平2-237657

②出 願 平2(1990)9月7日

@発明者 高 橋

潤 東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

社八王子研究所内

⑪出 願 人 カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外3名

明 钿 青

# 1. 発明の名称

薄型液晶表示素子の製造方法

### 2. 特許請求の範囲

液晶表示紫子複数個分の面積をもつ一対のガラス基板を、その各案子区画の液晶封入領域をそれぞれ間と、一ル材と、前記各案子区画の全をを担け、外間シーリング材とを介して接着して紫子即合体を組立てた後、この紫子與合体の状態で前がる一対のガラス基板の外面をエッチングして両ガラス基板の厚さを薄くし、発音を特徴とする薄型液晶表示紫子の製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は薄型液晶表示素子の製造方法に関する ものである。

〔従来の技術〕

最近、液晶表示素子は、より薄型化される傾向にあるが、液晶表示素子を薄型化するためには、

その一対のガラス基板の厚さを薄くすることが必要である。

ところで、液晶表示素子は、一般にマルチ製法 と呼ばれる製法で製造されている。このマルチ製 法は、液晶表示素子複数個分の面積をもつ一対の ガラス基板の各案子区画にそれぞれ表示用の透明 危極および配向膜等を形成し、この一対のガラス 基板を、一方のガラス基板にその各案子区画の液 晶封入領域をそれぞれ囲んで印刷したシール材を 介して接着して、複数個の液晶表示素子が並んだ 素子集合体を相立て、この後、この紫子集合体の 両ガラス基板を各案子区画ごとに分断して個々の 被晶表示案子に分離する方法であり、分離された 各液晶表示素子は、この後、前記シール材の一部 にあらかじめ設けておいた液晶注入口から液晶を 注入し、次いでこの液晶注入口を封止して完成さ れている。このマルチ製法によれば、複数個の液 晶表示素子を一括して同時に製造することができ る。なお、このマルチ製法には、一対のガラス基 板を接着する前に、一方のガラス基板の各端子区

### 特開平4-116619(2)

画の液晶封入領域にそれぞれ適量の液晶をディスペンサ等により適下供給する方法もあり、この場合は、各素子区画の液晶封入領域を囲むシール材に液晶注入口を設けておく必要はない。

しかし、このマルチ製法では、、液晶表示素子を数個分の面積をもっ大面積のガラス基板を用いるため、薄型液晶表示素子の製造において最初の基板の存着工程等においてガラス基板に割れが発生して、製造する場合は、使用できるガラス基板の摩型化は O . 3 ns程度が限界であった。

このため、従来は、 0 . 3 se~ 1 . 1 ss程度の 厚さのガラス基板を用いて素子集合体を組立て、 この素子集合体を個々の被晶表示案子に分離した 後に、各液晶表示素子の両ガラス基板の外面を機 械的に研磨して、ガラス基板の厚さを薄くした薄 型液晶表示器子を製造している。なお、この製造 方法において、ガラス基板面の研磨を、素子集合

本発明は上記のような実情にかんがみてなされたものであって、その目的とするところは、ガラス 基板の厚さをその全体にわたって均一に薄くした薄型液晶表示素子を、マルチ製法を利用して能率的にかつ歩留よく製造することができる、薄型液晶表示素子の製造方法を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

(作用)

すなわち、本発明は、液晶表示素子複数個分の 面積をもつ一対のガラス基板を各業子区画の液晶 体を固々の液晶表示素子に分離してから行なっているのは、素子集合体の状態でガラス基板面を研 感すると、ガラス基板が大きいために、研密中に ガラス基板が割れてしまうからである。

(発明が解決しようとする課題)

封人領域をそれぞれ囲むシール材を介して接着す るマルチ製法により業子集合体を組立て、この素 子集合体を個々の液晶表示素子に分離する前に、 この素子集合体の両ガラス基板の外面をエッチン グして、この両ガラス基板の厚さを薄くするもの であり、このようにエッチングによってガラス基 板の厚さを薄くすれば、ガラス基板に割れを発生 させることなくその厚さを薄くすることができる し、またガラス基板のエッチングは基板外面全体 にわたって均等に進行するため、ガラス基板をそ の全体にわたって均一に薄くすることができる。 この場合、本発明では、素子集合体を根立てる際 に、一対のガラス基板をその各案子区画の全てを 囲む外周シーリング材を介して接着しているため、 ガラス基板の外面エッチングに際して、各表示区 画の内面側がエッチング雰囲気にさらされるのを 前記外周シーリング材によって阻止することがで きるから、各表示区画の内面側がエッチングされ てダメージを受けることはない。

そして、本発明では、素子集合体の状態でその

### 特閒平 4-116619(3)

両がラス基板の外面をエッチングして両がラス基板の外面をエッチングして両が発音を薄くしているため、この後に表示学される各を分配して個々に分離される各液晶表を薄くされた。 たま子であり、したがって、ガラス基板の厚さを たま子であり、したがって、ガラス基板の厚さを たま子は、 たま子は、 たって均一に薄くした薄型はかつを ま子を、マルチ製法を利用して能率的にかつ歩留 よく製造

#### (実施例)

以下、本発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1 図および第2 図は組立てられた素子集合体を示している。この素子集合体 A は次のような方法で組立てる。

基板1、2間の空気圧が高くなることはなく、したがって、両ガラス基板1、2をその全域にわたって均一な間隔で接着することができる。この後は、前記通気ロ4aを、ガラス基板1、2とのエッチング選択比が高いエポキシ樹脂系接着削等の封止材5で封止し、素子集合体Aを完成する。

このようにして素子集合体 A を組立てた後は、この素子集合体 A を第3 図に示すようにエッチング 情10内のエッチング液11中に浸漬し、 業子集合体 A の両ガラス 甚板1,2の外面をエッチングする。なお、上記エッチング液11としては、 弗酸をベースとするエッチング液を使用する。

このように、 素子集合体 A をエッチング液 1 1 中に浸漬して両 ガラス 基板 1 、 2 の 外面をエッチ 3 図に鎖線で示した 初期の厚さから実線で示すように薄くなって行く。この両がラス 基板 1 、 2 のエッチング時間は、 最終的に得ようとする 基板厚さに応じて設定すればよく、 このエッチング時間を制御することにより、両ガラス 基板 1 、 2 の厚

b をそれぞれ囲む枠状のシール村3,3を印刷す るとともに、基板外周報より僅かに内側に、各業 子区画a.aの全てを囲む外周シーリング材料を 印刷する。なお、シール村3、3と外段シーリン グ材4には同じ接着剤を用い、シール材3.3と 外角シーリング材4とをスクリーン印刷法等によ り同時に印刷する。この接着剤としては、ガラス 益板1、2とのエッチング選択比が高いエポテン 樹脂系接着剤等を用いる。また、各シール材3. 3 は、その一部に液晶注入口 3 a . 3 a となる敗 間を残して印刷し、また外周シーリング材子は、 その一部には通気口4aとなる隙間を残して印刷 する。次に、上記一刻のガラス基板1,2をその 各森子区画a、aを互いに対向させて重ね合わせ、 この両ガラス基板1、2を前記シール材3、3お よび外周シーリング材4を介して接着する。この 場合、両ガラス基板1、2間の空間は、各シール 材3.3の一部に設けた被品注入口3a,3aぉ よび外周シーリング材本の一部に設けた通気口 4aを介して外部に連通しているため、両ガラス

さを〇、200~0、1800まで待くすることができ こる。この場合、両ガラス基板1,2は、エッチン グ液11中において機械的な力がかからない状態 でエッチングされるため、ガラス猛板1、2に割 れが発生することはない。また、ガラス菇板1, 2のエッチングは基板外面全体にわたって均等に 進行するため、ガラス基板1、2をその全体にわ たって均一に薄くなる。また、素子集合体Aをエ ッチング被11中に没済すると、エッチング液 11が両ガラス基板1、2間にも侵入しようとす るが、この製造方法では、禁子集合体Aを組立て る際に、一対のガラス基板1、2をその各業子区 画a,aの全てを囲む外周シーリング材4を介し て接着するとともに、このシーリング材4の一部 に設けた通気口4aを封止材ちで封止し、かつこ のシーリング材4と封止材5を、ガラス基板1. 2とのエッチング選択比が高いエポキシ樹脂系接 着剤等で形成しているため、両ガラス基板1, 2 間へのエッチング液11の侵入は外周シーリング 材4によって阻止される。したがって、ガラス芸

### 特開平4-116619(4)

このように、 素子集合体 A の状態でその 両 ガラス 基板 1 , 2 の外面をエッチングした後 は、 速やかに 素子集合体 A を洗浄して付着エッチング 液を完全に除去し、この後、 前記素子集合体 A の 両 ガラス基板 1 , 2 を各素子区画 a , a ごとに分断し

薄くすれば、ガラス基板1,2に割れを発生させ ることなくその厚さを薄くすることができるし、 またガラス基板1、2のエッチングは基板外面全 体にわたって均等に進行するため、ガラス基板1. 2をその全体にわたって均一に薄くすることがで きる。また、この場合、上記製造方法では、素子 集合体Aを組立てる際に、一対のガラス基板1。 2 をその各素子区画 a , a の全てを囲む外周シー リング材4を介して接着しているため、ガラス基 板1、2の外面エッチングに際して、各表示区画 a.aの内面側がエッチング雰囲気にさらされる のを前記外周シーリング材4によって阻止するこ とができるから、各表示区画 a . a の内面側がエ ッチングされてダメージを受けることはない。そ して、上記製造方法では、素子集合体Aの状態で その両ガラス基板1,2の外面をエッチングして 両ガラス基板1,2の厚さを薄くしているため、

この後に素子集合体Aを分断して個々に分離され

る各被晶表示案子Bは、その全てが、既に両ガラス基板1、2の厚さを薄くされた案子であり、し

て個々の液晶表示素子に分離する。

第4図および第5図は分離された液晶表示素子Bは次になるの後、シール材 3で囲まれた 領島封入領域 B は入口 3 a から液晶封入 で 第4図 B は ここで 記述 C は ここで 説 が で 第4図 B は と び 第 2 図 に おいて、 1 a は 一 方の ガラス 基板 2 の 電極 端子配列配である。

たがって、ガラス基板 1 , 2 の厚さをその全体にわたって均一に薄くした薄型液晶表示素子 B を、マルチ製法を利用して能率的にかつ歩留よく 製造することができる。

なお、上記をでは、 大子では、 大子でのか、 大子では、 大子では、 大子でのか、 大子では、 大子でのか、 大子でのか、

### 特閒平4-116619(5)

### (発明の効果)

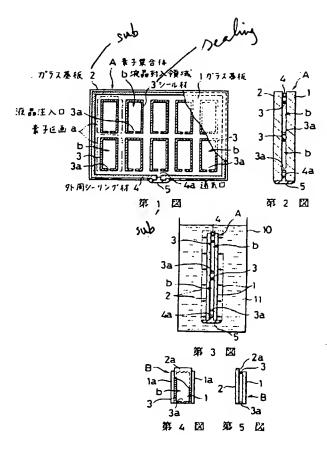
本発明の薄型液晶、器をものが大きには、スをはある。というのでは、スをもは、ののでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、

## 4. 図面の簡単な説明

第1図~第5図は本発明の一実施例を示したもので、第1図および第2図は相立てられた業子集合体の一部切開正面図および縦断側面図、第3図はガラス基板のエッチング状態図、第4図および第5図は分離された液晶表示案子の一部切開正面図および縦断側面図である。

A … 素子集合体、 1 、 2 … ガラス基板、 a … 業子区面、 b … 液晶封入領域、 3 … シール村、 3 a … 液晶注入口、 4 … 外間シーリング材、 4 a … 通気口、 5 … 封止材、 1 1 … エッチング液、 B … 液晶表示素子。

出願人代理人 弁理士 鈴 江武 彦



-143-